



(11) **EP 1 271 602 B8**

(12) **KORRIGIERTE EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT**
Hinweis: Bibliographie entspricht dem neuesten Stand

(15) Korrekturinformation:
Korrigierte Fassung Nr. 1 (W1 B1)
INID code(s) 73

(51) Int Cl.:
H01J 35/08 (2006.01)

(48) Corrigendum ausgegeben am:
30.05.2007 Patentblatt 2007/22

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung:
15.11.2006 Patentblatt 2006/46

(21) Anmeldenummer: **02100714.1**

(22) Anmeldetag: **17.06.2002**

(54) **Röntgenstrahler mit einem Flüssigmetall-Target**

X-ray source having a liquid metal target

Source à rayons X avec cible à métal liquide

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE FR GB

(30) Priorität: **19.06.2001 DE 10129463**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
02.01.2003 Patentblatt 2003/01

(73) Patentinhaber:
• **Philips Intellectual Property & Standards GmbH**
20099 Hamburg (DE)
Benannte Vertragsstaaten:
DE
• **Koninklijke Philips Electronics N.V.**
5621 BA Eindhoven (NL)
Benannte Vertragsstaaten:
FR GB

(72) Erfinder:
• **Harding, Geoffrey, c/o Philips Corp Intel Prop GmbH**
52066, Aachen (DE)
• **Schlomka, Jens-Peter, c/o Philips Cor Int Prop GmbH**
52066, Aachen (DE)

(74) Vertreter: **Volmer, Georg et al**
Philips Intellectual Property & Standards GmbH,
Postfach 50 04 42
52088 Aachen (DE)

(56) Entgegenhaltungen:
US-A- 4 953 191 **US-B1- 6 185 277**

EP 1 271 602 B8

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).